## **Research Paper**

## Characterization of Silica Nanoparticles and Nanocolloid Synthesized in Acidic and Alkaline Media

## Elham Katoueizadeh<sup>1</sup>, Maryam Rasouli<sup>1</sup>, Seyed Mojtaba Zebarjad<sup>1\*</sup>

1- Shiraz University, Shiraz, IRAN

**Received:** 2021/01/04 **Revised:** Accepted:2021/06/28

Use your device to scan and read the article online



#### DOI: 10.30495/JNM.2021.4678

Keywords: Silica Synthesis, Nanoparticles, Nanocolloid, Acidic, Alkaline

#### Abstract

Nanosilica in known as one of the most widely used components in various industries. In the current study, silica nanoparticle/colloid were synthesized in acidic and alkaline media using sodium silicate as a precursor. The effect of synthesis parameters on the morphology of the obtained nanoparticles and the rheological properties of silica colloid were studied. Microscopic observations revealed that size and morphology of the obtained silica nanoparticles can be changed by varying the ammonia to ethanol ratio, as well as the concentration of sodium silicate solution. The results revealed that the particles size is raised by increasing the ethanol to ammonia ratio and increasing the sodium silicate concentration leads to irregular and larger particles. the particles In fact, at (EtOH/NH3 :1 and Na2SiO3/H2O:0.07) a stable colloidal silica containing silica nanoparticles with average diameter of 65nm could be achieved. Additionaly, gelation time (tgel) of nanocolloid was measured using time sweep at constant frequencies of 0.1, 0.3 and 0.5 Hz. Applying the gelation point relations, the relaxation power ( $\Delta$ ) and fractal dimension (df) were measured as 0.22 and 2.39, respectively, indicating that the current system follows a non-stoichiometric equilibrium. Furthermore, the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) test confirmed the formation of silica chemical bonding and the purity of the washed silica particles was increased from 84.18% to 87.33%, measured via X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)

Citation: Elham Katoueizadeh, Maryam Rasouli, Seyed Mojtaba Zebarjad. Characterization of Silica Nanoparticles and Nanocolloid Synthesized in Acidic and Alkaline Media. Journal of New Materials. 2021; 11 (43):56-69

Corresponding author: Seyed Mojtaba Zebarjad Address: Shiraz University, Shiraz, IRAN Tell: Email: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

# مقاله پژوهشی

# سنتز و بررسی خواص نانوذرات و نانوکلوئید سیلیکا در محیط قلیایی و اسیدی

الهام کتوئیزاده'، مریم رسولی'، سید مجتبی زبرجد'\*

۱ – مهندسی مواد دانشگاه شیراز

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ تاریخ داوری: تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید



#### DOI: 10.30495/JNM.2021.4678

**واژدهای کلیدی:** سنتز سیلیکا، نانوذرات، نانوکلوئید، قلیایی، اسیدی

#### چکیدہ

نانو سیلیکا به عنوان یکی از پرکاربردترین نانو مواد در صنایع مختلف شناخته شده است. در این پژوهش، با استفاده از پیشماده سدیم سیلیکات نانوذرات و نانوکلوئید سیلیکا به ترتیب در محیط قلیایی و اسیدی سنتز میشوند. در ادامه تاثیر پارامترهای سنتز بر مورفولوژی ذرات حاصل در محیط قلیایی و خواص رئولوژیکی نانوکلوئید حاصل در محیط اسیدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که با تغییر در نسبت آمونیاک محیط اسیدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که با تغییر در نسبت آمونیاک به اتانول و غلظت محلول سدیم سیلیکات میتوان اندازه و مورفولوژی ذرات را تغییر داد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت اتانول به آمونیاک اندازه ذرات بزرگتر می شود و در مقابل، مورفولوژی ذرات با افزایش غلظت سدیم سیلیکات به صورت نامنظم درآمده و همچنین اندازه ذرات افزایش مییابد. در واقع در شرایط (۱: KOH/NH3 و ۲۰/۰ : ۲۰۷۵–۲۵ (Na2SiO3/H2O) میتوان به محلول کلوئیدی پایدار نانوذرات با اندازه ۶۵ نانومتر دست یافت. همچنین زمان ژل شدن (Igel) سیلیکاژل حاصل در شرایط اسیدی توسط آزمون روبش زمان در فرکانسهای ثابت (Δ) برابر با ۲۲/۰ و ۱/۰) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روابط بررسی نقطه ژل شدن، مقادیر توان واهلش بر سیستم حاضر حاکم است. همچنین توسط طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز آنالیز شیمیایی شناسایی ترکیب شیمیایی سیلیکا انجام شد و طیفسنجی می ولی مانون داد که شستشوی نانوذرات سیلیس سبب بر سیستم حاضر حاکم است. همچنین توسط طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز آنالیز شیمیایی شناسایی ترکیب شیمیایی سیلیکا انجام شد و طیفسنجی گورس نشان داد که شستشوی نانوذرات سیلیس سبب

.....

\* نویسنده مسئول: سید مجتبی زبرجد

**نشانی:** مهندسی مواد دانشگاه شیراز

تلفن:

پست الکترونیکی: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

#### ۱-مقدمه

سیلیکا به دلیل برخورداری از خواص ویژه و سهولت فرایند تولید، دارای جایگاه برجسته ای در صنایع مختلف از جمله رنگ، داروسازی، صنایع الکترونیکی و سایر کاربردهای صنعتی نظیر عایقهای حرارتی و حسگرهای رطوبتی میباشد [۱, ۲]. سنتز این ماده پر کاربرد توسط پیشمادههای غیرآلی مانند نیترات، کلراید، سولفید و یا توسط آلکوکسید-ها امکان پذیر است [۳]. از بین روشهای مختلف سنتز سیلیکا، عموما روش سل-ژل به دلیل امکان تولید نانوذرات در دمای پایین همراه با امکان کنترل مورفولوژی و اندازه نانوذرات سیلیکا به طور گستردهتری در کاربردهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است [۴, ۵]. در روش سل-ژل که شامل دو مرحله اصلی هیدرولیز و کندانسیون میباشد، ابتدا یک آلكوكسايد فلزى ((Si(OR<sub>4</sub>)) نظير تترا اتوكسى سيلان (TEOS) و یا یک نمک معدنی مثل سدیم سیلیکات (Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>) با آب واکنش میدهند و هیدرولیز می شوند. این واکنش در حضور یک اسید و یا یک باز که به عنوان کاتالیست عمل می کند، انجام می گیرد و تولید سیلانول را به دنبال دارد. سپس در مرحله کندانسیون، ذرات سیلانول به وجود آمده به هم می پیوندند و یک شبکه سه بعدی از SiO<sub>2</sub> را ایجاد می-کنند [8]. رابطه (۱) و (۲) به ترتیب مراحل هیدرولیز و کندانسیون برای توليد سيليكا با استفاده از محلول سديم سيليكات را نشان مىدهند [٧].  $Na_2SiO_3 + H_2O \longrightarrow Si (OH)_4$  نمک سدیم (۱)

Si (OH) + 4ROH → SiO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (۲) از آن جا که سدیم سیلیکات در مقایسه با تترااتوکسی سیلان از مزایای ویژه ای نظیر قیمت پایین تر و همچنین امکان تولید غلظت بالایی از نانوذرات یکنواخت برخوردار است [۸, ۹]. در کاربردهای صنعتی عموما برای تولید نانوذرات و ژل سیلیکا از سدیم سیلیکات به عنوان پیش ماده در محیط قلیایی و اسیدی استفاده می شود [۱۰]. بنابراین بررسی محصولات واکنش های سدیم سیلیکات در محیط قلیایی و اسیدی بدون محصولات واکنش های سدیم سیلیکات در محیط قلیایی و اسیدی بدون محصولات واکنش های سدیم سیلیکا از اهیمت ویژه ای برخوردار است. واکنش شیمیایی اسید سولفوریک با اهیمت ویژه ای برخوردار است. واکنش شیمیایی اسید سولفوریک با سدیم سیلیکات در محلول آبی منجر به تشکیل دی اکسید سیلیس معادله واکنش مذکور به صورت زیر است.

 $Na_2SiO_3 + H_2SO_4 \rightarrow SiO_2 + Na_2SO_4 + H_2O$  (r)

اما در محیط اسیدی، SiO<sub>2</sub> با آب واکنش داده و اشکال هیدراته سیلیس را تولید می کند که تمایل به پلیمری شدن و تشکیل ژل سیلیکا را دارند. بنابراین فرآیند ژل شدن به مقدار pH محلول بستگی دارد [۱۲]. شرایط تشکیل نانوذرات و ژل سیلیکا حاصل از واکنش سدیم سیلیکات در محیط قلیایی و اسیدی در شکل (۱) ارائه شده است [۱۳].



شکل (۱) سنتز نانوذرات و ژل سیلیکا حاصل از واکنش سدیم سیلیکات در محیط قلیایی و اسیدی [۱۳]

اولیه، دما، زمان پیر شدن و روش خشک کردن اشاره نمود [۱۴]. شبکه سه بعدی سیلیکا توسط اتصال عرضی مونومرها تشکیل می شود که ژل حاصل به صورت فاز میانی بین حالت جامد و مایع است [۱۵, ۱۶]. زمان ژل شدن (tgel) به عنوان زمانی تعریف می شود که در آن خوشههای محصول واکنش سدیم سیلیکات بسته به شرایط به صورت نانوذرات رسوبی یا سیلیکاژل می باشد [۲]. به طور کلی فرایند سل-ژل تحت تاثیر شرایط آزمایش است که روی نرخ واکنش های هیدرولیز و کندانسیون اثر گذار است که از جمله این شرایط می توان به نوع و غلظت مواد

۵٨

فصلنامه علمي - پژوهشي مواد نوين. ١٤٠٠؛ ١١ (٤٣)-٥٦

اولیه تشکیل میشوند. فرایند ژلشدن توسط تعامل همزمان واکنشهای هیدرولیز و کندانسیون صورت میپذیرد [۱۷]. فاکتورهای زیادی مانند دما، غلظت، فشار و pH بر فرایند ژلشدن و رسوبگذاری تاثیرگذار هستند [۱۸]. آنالیز رئولوژیکی چند فرکانسی به طور دقیقی زمان ژل-شدن را تعیین مینماید [۱۹].

اغلب تحقیقاتی در زمینه سنتز نانوذرات سیلیکا انجام شده است بر سنتز ذرات در محیط اسیدی و با حضور نمک متمرکز شدهاند [۲۰–۲۲]، در حالی که پژوهش های محدودی بر روی سنتز سیلیکا با استفاده از پیش ماده سدیم سیلیکات در محیط قلیایی و در حضور آمونیاک صورت گرفته است. از جمله پژوهشهای انجام شده در زمینه مذکور میتوان به تحقیق انجام شده توسط ذوالفقار و همکارانش [۹] اشاره کرد که در این پژوهش، مورفولوژی نانوذرات سیلیکای سنتز شده در محیط قلیایی با حضور اتانول و محلول آمونیا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در تحقیق حاضر نیز سنتز نانوذرات سیلیکا توسط پیش ماده سدیم سیلیکات تحت شرایط قلیایی در حضور محلول آمونیاک و همچنین در شرایط اسیدی توسط سولفوریک اسید بررسی شده است. سپس تأثیر نسبتهای مختلف اتانول و آمونیاک و غلظت سدیم سیلیکات در مخلوط دروی پایداری کلوئید حاوی ذرات سیلیکا و همچنین مورفولوژی و اندازه ذرات سیلیکای حاصل بحث شدهاست. لازم به ذکر است که در این تحقیق بر خلاف پژوهش های قبلی نظیر تحقیق انجام شده توسط ذوالفقار و همکارانش [۹]، تاثیر نسبت های حجمی بزرگتر اتانول به آمونیاک (آمونیاک کمتر) در سنتز نانوذرات و کلوئید سیلیکا و ذرات سیلیکا مورد ارزیابی قرار گرفته است تا محصولات حاصل به منظور کاربردهای صنعتی نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشند. در ادامه به منظور مقایسه، سنتز نانوذرات سیلیکا تحت شرایط اسیدی نیز

است. در گام نهایی این پژوهش سنتز ژل سیلیکا تحت شرایط اسیدی انجام شده و با بررسی خواص رئولوژیکی، زمان ژل شدن سیلیکا ژل حاصل در محیط اسیدی تعیین می گردد. همچنین علاوه بر زمان ژل-شدن ( $(t_{gel})$ ، خواص دیگری از جمله بعد فرکتالی ( $(d_f)$ )، زمان واهلش ( $\Delta$ ) و رفتار رئولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرند.

## روش انجام أزمايش

در این پژوهش سدیم سیلیکات با pH اولیه ۱۱/۵ به عنوان پیش ماده برای تولید نانوذرات سیلیکا مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از محلول آمونیاک ۳۳٪ و سولفوریک اسید ۹۸٪ جهت کنترل pH و اتانول ٪۹۰ به عنوان کاتالیزور واکنش استفاده گردید که از شرکت مرک تهیه شدند. جهت سنتز در محيط قليايي، ابتدا آب ديونيزه و سديم سيليكات با نسبت های حجمی مختلف (Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>O : ۰/۰۷ ، ۰/۱) مطابق با جدول (۱) با هم ترکیب شده و به مدت بیست دقیقه روی هم زن مغناطیسی تحت هم زدن پیوسته قرار گرفتند تا یک محلول رقیق همگن حاصل شود. محلول سدیم سیلیکات رقیق شده به صورت قطره قطره به مخلوط اتانول و آمونیاک با درصدهای حجمی مختلف (۳، ۱/۵، EtOH/NH<sub>3</sub> : ۱) افزوده شد. محلول حاصل به مدت دو ساعت در دمای اتاق تحت هم زدن پیوسته قرار گرفت تا یک محلول کلوییدی سفید رنگ ایجاد گردد که به منظور جداسازی نانوذرات سیلیکا از آن از سانتريفيوژ استفاده گرديد. نانوذرات حاصل چندين مرتبه توسط سانتریفیوژ با آب دی یونیزه شسته شده و نهایتا به مدت ۲۴ ساعت درون آون با دمای ۶۰ درجه خشک شدند. شکل (۲) به طور شماتیک مراحل سنتز نانوذرات سیلیکا را نشان میدهد.



شکل (۲) شماتیک مراحل سنتز نانوذرات سیلیکا

0		
Na2SiO3/H2O(%Vol)	EtOH/NH3 (%Vol)	شماره آزمایش
•/•Y	١	محلول (۱)
•/\	١	محلول (۲)
•/٢	١	محلول (۳)
•/•Y	١/۵	محلول (۴)
•/١	١/۵	محلول (۵)
•/٢	١/۵	محلول (۶)
•/•¥	٣	محلول (۷)
•/)	٣	محلول (۸)
•/٢	٣	محلول (٩)

مختلف	نمونههای	يط سنتز	۱) شرا	جدول (
-------	----------	---------	--------	--------

در ادامه جهت سنتز اسیدی، سدیم سیلیکات و سولفوریک اسید با سرعت یکسان با یکدیگر مخلوط شدند. ابتدا ۱ میلیلیتنمر سدیم سیلیکات به ۱۰ میلی لیتر آب مقطر افزوده شد و به مدت ۵ دقیقه بر روی هم زن مغناطیسی تحت هم زدن پیوسته قرار گرفت. سپس سولفوریک اسید (۱M) به صورت قطره قطره به محلول سدیم سیلیکات جهت دستیابی به PH=۶ اضافه گردید و به مدت ۲ ساعت در دمای محیط تحت هم-زدن پیوسته قرار داده شد.

مورفولوژی نانوذرات سیلیکا توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل Cambridge-S320 با ولتاژ شتاب دهنده ۲۰ کیلو ولت مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل نارسانا بودن نمونهها، پیش از تصویر برداری یک لایه نازک از طلا توسط دستگاه پوشش دهی Sputtering-NSC مدل DSR1 روی نمونهها پوشش داده شد. پس از تصویربرداری از نمونه ها، با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر نتایج و بحث

شکل (۳) طیف حاصل از آزمون FTIR نمونههای سنتزشده، محلول سیلیکا و یک نمونه تجاری از نانوذرات سیلیکا را نشان می دهد. با مقایسه طیف مربوط به نمونه پودری سنتزشده با نمونه تجاری تطابق بسیار خوبی قابل مشاهدهاست. همچنین با بررسی مراجع و آنالیز پیکها، مشاهده می شود پیکهای شاخصه مربوط به سیلیکا در طول موجهای مشاهده می شود پیکهای شاخصه مربوط به سیلیکا در طول موجهای 1۰۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ رخ می دهد [۳۳]. پیک مشخصه مشاهده شده در طول موج حدودا ۲۰۱۰ مربوط به نوسان متقارن شده در طول موج حدودا ۲۰۱۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ مربوطه به

۶۰

Image-J میانگین اندازه ذرات اندازه گیری شد. با استفاده از طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) درصد ترکیب شیمیایی مختلف موجود در نمونههای پودری نانوذرات سیلیکای سنتز شده قبل و بعد از شستشو مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این پژوهش به منظور حصول اطمینان از تشکیل ترکیب شیمیایی سیلیکا طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) توسط دستگاه Bruker-Tensor II موی پودرها انجام شد، طول موج پرتوی تابیده شده به نمونه پودر روی پودرها انجام شد، طول موج پرتوی تابیده شده به نمونه پودر سیلیکا در این آزمون در محدوده ۲۰۰۰۵-۴۰۰۰ قرار داشت. خواص روئولوژیکی بلافاصله پس از آمادهسازی محلول سیلیکا در شرایط اسیدی توسط رئومتر -Anton Paar Rheometer MCR ع02 صورت گرفت. مدولهای الاستیک ('G) و ویسکوز ('G) توسط روبش زمان در فرکانسهای ثابت Hz ۵/۰، ۳/۰ و ۲/۰ و کرنش

پیوندهای Si-O و Si-R میباشند. همچنین پیک مشاهده شده در طول موج حدود <sup>1-</sup> ۵۰۰ مربوط به نوسان پیوند O-Si-O میباشد [۲۴]. پیکهای مشاهده شده در طول موج <sup>1-</sup> ۱۶۰۰ و <sup>1-</sup> cm دلیل عدم ایجاد خلاء با دقت بسیار بالا ایجاد میشوند. همچنین پیک-های مشاهده شده در طول موجهای <sup>1-</sup> ۱۵۰۰ و <sup>1-</sup> cm میباشند که این پیکها بدلیل مربوط به باندهای خمشی و کششی OH میباشند که این پیکها بدلیل وجود آب در نمونه محلول کلوئیدی به طیف اضافه شدهاند.

فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین. ۱٤ (٤٣) ۹۹-۵۲



شکل (۳) طیف FTIR مربوط به محلول، پودر و سیلیکای تجاری

تصاویر (۴) الی (۶) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیهشده از نمونههای پودری ذرات سیلیکا سنتز شده در شرایط مختلف با نسبت-های متفاوت (۳، ۱/۵، ۱ : EtOH/NH3 و ۲/۰، ۱/۰، ۲/۰ : Na2SiO3/H2O) را نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با افزایش نسبت اتانول به آمونیاک اندازه ذرات بزرگتر میشود، به طوری که در شرایط ۲۰/۰ : Na2SiO3/H2O، با افزایش نسبت که در شرایط ۲۰/۰ : Na2SiO3/H2O، با افزایش نسبت مییابد. این پدیده این گونه قابل توجیه است که کاهش نسبت اتانول به آمونیاک یا به عبارت دیگر افزایش میزان آمونیاک در محلول سبب بالا رفتن PH سیستم شده، و به تبع آن دافعه الکترواستاتیکی بین ذرات سیلانول اولیه افزایش مییابد. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که با آگلومره شدن ذرات سیلانول اولیه، ذرات سیلیکای نهایی با اندازه بزرگتری ایجاد شوند. بنابراین غلظت آمونیاک تأثیر مثبتی بر کاهش اندازه نانوذرات سیلیکا دارد.

همچنین با افزایش غلظت محلول سدیم سیلیکات توسط افزایش نسبت سدیم سیلیکات به آب، اندازه ذرات افزایش و مورفولوژی نامنظم می-گردد. در مقادیر ۱: EtOH/NH3 افزایش نسبت Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>O از ۲۰/۰ به ۲/۰سبب افزایش اندازه ذرات از ۶۵ به ۱۳۰ نانومتر می گردد. در واقع می توان استنباط کرد که افزایش غلظت سدیم سیلیکات، افزایش نرخ واکنش هیدرولیز را به دنبال دارد که این پدیده سبب می شود ذرات سیلانول به وجود آمده ناشی از هیدرولیز بیشتر در کنار هم قرار گیرند و خوشه های اولیه بزرگتری ایجاد نمایند. بنابراین، بزرگ تر شدن مکان های اولیه جوانه زنی سبب می شود تا اندازه ذرات نهایی حاصل از سنتز بزرگ تر گردد.

به طورکلی نتایج بررسی مطالعات میکروسکوپی موروفولوژی رسوبهای سیلیکای ایجاد شده به طور شماتیک در شکل (۷) ارائه شدهاست. در حقیقت می توان مشاهده نمود که اندازه ذرات توزیع با کاهش نسبت

اتانول به آمونیاک یا افزایش آمونیاک، به طور مداوم کاهش مییابد. در مقابل، مورفولوژی ذرات در شرایط افزایش غلظت سدیم سیلیکات به صورت نامنظم درآمده و همچنین اندازه ذرات افزایش مییابد. این امر با پژوهشهای ذوالفقار و همکاران در تطابق میباشد [۹]. در مطالعات سیستم سنتز سیلیکا توسط پیشماده TEOS گزارش شده است که افزایش مقدار آمونیاک باعث افزایش سرعت هیدرولیز و میعان و در نتیجه تشکیل ذرات با اندازه بزرگتر میشود [۲۳،۲۵،۲۶]. این درحالی است که در سیستم ارائه شده در پژوهش حاضر شامل واکنش سدیم مثبت افزایش آمونیاک در اندازه ذرات مشاهده میشود. بدیهی است با تابت نگه داشتن مقدار آمونیاک و اتانول در محیط قلیایی، تاثیر ثابت نگه داشتن مقدار آمونیاک و افزایش مقدار اتانول در سیستم ندازه ذرات سیلیکا افزایش مییابد، زیرا افزایش مقدار اتانول در سیستم، ندازه ذرات سیلیکا افزایش مییابد، زیرا افزایش مقدار اتانول در سیستم، ندازه ذرات سیلیکا افزایش میابد، زیرا افزایش مقدار اتانول در سیستم، ندازه ذرات سیلیکا افزایش میابد، زیرا افزایش مقدار اتانول در سیستم، ندازه ذرات سیلیکا افزایش میابد، زیرا افزایش مقدار اتانول در سیستم، نرات سیلانول اولیه شده و آگلومره شدن آنها را به دنبال دارد.

رقیقسازی سدیم سیلیکات با آب باعث کاهش اندازه مجتمعهای سیلیسی<sup>(</sup>در حلال میشود. در واقع آب، سبب تفکیک نمک به یون-های سدیم و سیلیکات میشود که در فرایند رسوبگذاری کاهش اندازه ذرات در کلوئید را به دنبال دارد [۲۷]. افزایش اتانول و آمونیاک به سدیم سیلیکات رقیق شده منجر به تشکیل ترکیبات میانی 4(OH) میگردد که به دنبال آن توسط فرایند کندانسیون، Si-O-Si تشکیل میشود [۲۵،۲۸]. در HP بالا با افزایش آمونیاک، تجمع ذرات اولیه به دلیل افزایش دافعه الکترواستاتیک کاهش مییابد، بنابراین ذرات سیلیس با اندازه کوچکتر تولید میشوند. در مقابل، در HP پایینتر با افزایش

silica complexes

۶١

اتانول، دافعه الکترواستاتیک کاهش می یابد و ذرات اولیه به سرعت با اندازه بزرگ تشکیل می شوند [۲۹].



: "EtOH/NH3

شکل (٤) تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه های پودری سنتزشده در شرایط ۲۰/۰ : Na2SiO3/H2O با افزایش نسبت EtOH/NH3 از ۱

: 1/6 EtOH/NH3



:\ EtOH/NH3





:\ EtOH/NH3

### : 1/6 EtOH/NH3

: "EtOH/NH3

شکل (۵) تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونههای پودری سنتزشده در شرایط ۱/۰: Na2SiO3/H2O با افزایش نسبت EtOH/NH3 از ۱



:\ EtOH/NH<sub>3</sub>

۶۲



: 1/a EtOH/NH<sub>3</sub>



: "EtOH/NH3

شکل (۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونههای پودری سنتزشده در شرایط Na2SiO3/H2O : +/۲ با افزایش نسبت EtOH/NH3 از ۱ به ۳



شکل (۷) بررسی موروفولوژی رسوبات سیلیکای ایجاد شده با تغییر پارامترهای محلول اولیه

image-J صورت پذیرفته است. همانطور که مشاهده می شود ذرات

مورفولوژی یکسانی ندارند و اشکال غیرکروی و میله ای در آن نیز وجود

دارد و همچنین به شدت کلوخهای هستند. همچنین بررسی دقیق نتایج

نشان میدهند که با کاهش اندازه ذرات به ۶۵ و ۸۰ نانومتر میتوان به

کلوئید پایدار دست یافت. در واقع عموما پایداری محلول در شرایطی که

نانوذرات اندازه کمتری دارند بیشتر میباشد، زیرا اندازه کوچک نانوذرات

از ته نشینی آنها جلوگیری مینماید.

در جدول (۲) متوسط اندازه نانوذرات محاسبه شده از تصاویر میکروسکوپی و همچنین پایداری محلولهای سنتز شده پس از یک ۲۴ ساعت ارائه شدهاند. همانطور که شرح داده شد، رقیقسازی محلول سدیم سیلیکات و افزایش آمونیاک تأثیر مثبتی بر اندازه و مورفولوژی نانوذرات سیلیکا دارند. در حقیقت آگلومراسیون به واسطه اندازه کوچک ذرات رخ داده است و این یک تحلیل نسبی از اندازه ذرات است. در واقع اندازه گیری میانگین اندازه ذرات توسط تصاویر تصویربردای میکروسکوپ الکترونی و با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر

پایداری محلول پس از ۲۶ ساعت	متوسط اندازه ذرات (nm)	شماره أزمايش
زیاد	۶۵	١
زياد	۲۸۵	٢
کم	۳۹۰	٣
زیاد	٨٠	٤
کم	۵۶۰	٥
کم	۶۱۰	٦
متوسط	۱۳۰	۷
متوسط	۷۳۰	٨
کم	٨٢٠	٩

محلول های سنتز شده پس از یک ۲٤ ساعت	جدول (۲) متوسط اندازه ذرات و پایداری
-------------------------------------	--------------------------------------

از شستشو از ۸۴/۱۸ به ۸۷/۳۳٪ افزایش یافته است. افزایش حدود ۴٪ درصد سیلیکا به دلیل انحلال سدیم اکسید (Na<sub>2</sub>O٪) در آب است که سبب کاهش مقدار آن به میزان ۶۴/۴٪ می گردد.

درصد ترکیبات عنصری مختلف موجود در پودرهای سنتز شده قبل و بعد از شستشو توسط آزمون XRF اندازه گیری شدند که نتایج در جدول (۳) ارائه شدهاند. همانطور که مشاهده می شود درصد سیلیکا (SiO2٪) پس

		ن XRF	ايج حاصل از أزمو	جدول (۳) نت
	L.O.I	Na2O	SiO2	
		%14/.8	% <b>\\$</b> /\\	نانوپودر سیلیکا (روش سنتز قلیایی)
(G''(ω)/ G' (	$(\omega)_{t=t_g}) = tan(-1)$	$\frac{4\pi}{2}$ )		
	%4/14	%\/۵۵	%\\/٣٣	نانوپودر سیلیکا شسته شده (روش سنتز قلیایی)

زمان ژل شدن با بررسی زمان انتقال سل-ژل توسط اندازه گیری برش نوسانی دامنه کوچک مورد مطالعه قرار می گیرد [۳۰]. در روش تانگ [۳۱] محل تقاطع مدولهای الاستیک ('G) و ویسکوز ("G) جهت تعیین زمان ژل شدن استفاده می شوند. وینتر و همکاران [۳۲]، مدل واهلش توانی را جهت تعیین ناحیه انتقال سل-ژل ارائه نمودند که در رابطه (۴) ارائه شده است که در آن S فاکتور استحکام ژل و G(t)تابع تغییرات مدول می اشند. استحکام ژل به وزن مولکولی و انعطاف-یذیری زنجیرههای مولکولی و همچنین چگالی اتصالات عرضی آن ها وابسته است. در شبکههایی که از تعادل استوکیومتری تبعیت می کنند، مقدار توان واهلش ( $\Delta$ ) برابر با ۰/۵ است. در واقع در این سیستمها، دو

 $G(t) = St^{-\Delta}, \qquad 0 < \Delta < 1$  (۴) مونومر (به طور مثال A-A و B-B) طبق روابط استوکیومتری در تعادل میباشند. به بیان دیگر، نسبت واکنش گروههای واکنشگر ( $r = \frac{(A)}{(B)}$ ) مقداری برابر یا نزدیک به یک دارد [۳۳].

همچنین مدول.های الاستیک ('G) و ویسکوز ("G) در نزدیکی نقطه انتقال سل-ژل به صورت تابعی از فرکانس مطابق رابطه (۵) قابل محاسبه است [۳۴].

 $G'(\omega) \alpha G''(\omega) \alpha \omega^{\Delta}$ ,  $\omega < 1/\lambda_o$  (d)

۶۴

در نتیجه باتوجه به نسبت 'G''/G در نقطه ژل شدن، توان واهلش (Δ) مطابق رابطه (۶) محاسبه می شود. در واقع طبق مدل کرامر [۳۵]، نقطه ژل شدن، نقطه ای است که در آن نسبت 'G''/G مستقل از فرکانس می باشد.

(۶)

فرآیندهای ژل شدن یا رسوب گذاری معمولاً شامل تشکیل سریع تعدادی از ذرات اولیه ناپایدار است که به سرعت به هم می پیوندند و برحسب شرایط شبکه ژل یا رسوب را تشکیل می دهند. به طور معمول ساختارهای تشکیل شده شامل شبکههای باز تصادفی با یک رابطه مقیاس گذاری می شوند که در آن بین اندازه و جرم آنها رابطه برقرار می کند و با مفهوم فراکتال مشخص می شود [۳۶]. فاکتور بعد فراکتال ( $d_{f}$ ) تنها پارامتر ساده شدهای است که از طریق آن جرم فراکتال مدل خوبی برای کلوخههای به اندازه کافی بزرگ است. در واقع، فراکتال مدل خوبی برای کلوخههای به اندازه کافی بزرگ است. در واقع، فراکتال مدل خوبی برای کلوخههای به اندازه کافی بزرگ است. در واقع، فراکتال مدل خوبی برای کلوخههای به اندازه کافی بزرگ است. در واقع، فراکتال مدل خوبی برای کلوخههای به اندازه کافی بزرگ است. در واقع، فراکتال مدل خوبی برای کاملاً توسعه یافته را ایجاد می کنند [۳۷]. در در فرآیند کلوخهای شدن از ذرات اولیه آغاز می شود که سپس رشد می-در استوک ارتباط بین کنند و ساختار فراکتال کاملاً توسعه یافته را ایجاد می کنند (۳۷]. در فضای سه بعدی، با استفاده از معادله خطی ناویر استوک ارتباط بین توان واهلش ( $\Delta$ ) و بعد فراکتال ( $d_{f}$ ) محاسبه می شود که در رابطه

$$d_{f} = \frac{5}{2} \left( \frac{2\Delta - 3}{\Delta - 3} \right) \tag{V}$$

در ادامه با استفاده از مدولهای "G و'G به عنوان تابعی از زمان در فركانسهاى مختلف مىتوان زمان ژل شدن و همچنين اطلاعات ساختاری را به دست آورد .علاوه بر این، کاهش نسبت 'G''/G در <br/> t<sub>gel</sub> به دلیل رفتار الاستیک ناشی از تشکیل خوشهها باشد. در واقع در نسبت 'G''/G' وابسته به فرکانس نمی باشد که منجر به  $t=t_{gel}$ 

تعیین توان واهلش میگردد. نمودارهای تغییرات نسبت'G'''G به عنوان تابعی از زمان در فرکانسهای مختلف (۰/۵ Hz، ۰/۳ و ۰/۱) در شکل (۸) نشان داده شدهاند. همانطور که قبلا ذکر شد، تقاطع منحنی-های حاصل در فرکانس ثابت زمان ژلشدن را تعیین میکند که برابر با ۱۹۵ ثانیه می باشد.



شکل (۸) تغییرات نسبت 'G''/G به عنوان تابع از زمان در فرکانسهای مختلف برای محلول حاصل از سنتز اسیدی در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد

در پایان، بعد فراکتال (d<sub>f</sub>) مطابق معادله (۴) محاسبه شد شد. مقادیر اندازهگیری شده  $\Delta$  و  $d_{
m f}$  در جدول (۴) گزارش شده است. نتایج نشان مىدھد كە $\Delta < rac{1}{2}$  مىباشد بنابراين سيستم سيليكاژل تعادل غیراستوکیومتری را دنبال میکند. در شرایطی که توان واهلش کوچک است، ژل حاصل عموماً صلب است [۳۸]. درواقع، اتصال عرضی ضعیف منجر به ایجاد ساختار دارای تراکم پایین می گردد، در این شرایط مقدار کاهش و درنتیجه مقدار  $\Delta$  افزایش مییابد [۱۰].

نایر و همکاران [۳۹]، رشد محلولهای پلیمری در شرایط هیدرولیز-

كندانسيون تتراورتوسيليكات با استفاده از تغيير كاتاليزور را مطالعه نمودند و بعد فراکتال همگرا به ۲/۱۵ را اندازه گیری نمودند. به همین ترتیب، پونتون و همکاران [۳۰]، مقدار df برابر با ۲ را هنگام مطالعه خواص رئولوژیکی و فرآیند ژلشدن آلکوکسیدهای سیلیس گزارش کردند. نتیجه گرفته می شود که با وجود استفاده از پیش ماده های مختلف جهت تشکیل ژلهای سیلیس، بعد فراکتال گزارش شده در محدوده ۲-۲/۵ متغیر است. در حقیقت، مقایسه مقدیر df اندازه گیری شده توسط رابطه آرنیوسی در تحقیق حاضر با دادههای تجربی گزارش شده در تطابق خوبی میباشد.

توان واهلش(Δ)	G''/G' @ t= t <sub>gel</sub>	t <sub>gel</sub> (s)
•/٢٢	•/٣۶	190
	توان واهلش <b>(۵)</b> ۰/۲۲	( <b>ک)</b> توان واهلش ( <b>ک)</b> توان واهلش ( <b>ک</b> ) ۰/۲۶ ۰/۳۶

فراكتال (df	(Δ) و بعد ف	توان واهلش	محاسبه شده	مقادير	ل (٤)	دو
-------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----

همچنین ویسکوزیته مختلط ( $(\eta^*)$  را میتوان با استفاده از مقادیر 'G و "G" محیط روابط (A) و (P) به دست آورد [ $(\tau^*)$ ]. مدول برشی مختلط ( $(G^*)$ ) شامل مقادیر حقیقی و موهومی مدول برشی است. علاوه بر ( $(G^*)$ ) شامل مقادیر حقیقی و موهومی مدول برشی است. علاوه بر این،  $(\eta^*)$  و یسکوزیته برشی مختط را نشان میدهد که شامل قسمت حقیقی ( $(\eta)$  و موهومی ( $(\eta)$  میباشد. مشاهده میشود که مقادیر  $(\eta^*)$  به طور معکوس با فرکانس اعمال شده ((m) در ارتباط است. در واقع، در شایط پخت یکسان، با افزایش (m)، مقدار "G افزایش مییابد، درحالی شرایط پخت یکسان، با افزایش (m)، مقدار "G افزایش میابد، درحالی معادلم (P) روند کاهشی دارد مییابد [ $(\eta^*)$ ]. بنابراین، طبق معادله ( $(\rho)$ ) همانطور که در شکل ( $(\rho)$  نشان داده شداست، مقادیر ویسکوزیته مختلط ((P)).

$$|\mathbf{G}^*| = \mathbf{G}' + \mathbf{i}\mathbf{G}'' \tag{A}$$

$$|\eta^*| = \eta' + i\eta'' = \frac{1}{\omega} \left( G'^2 + G''^2 \right)^{1/2} = \frac{1}{\omega} |G^*| \quad (9)$$

به خوبی قابل درک است که وقتی فرآیند ژلشدن آغاز میشود، گرانروی محلول به طور نمایی افزایش مییابد. علاوه بر این، آزمایش های قبلی نشان دادند که محلول سیلیکا و خصوصیات سیلیکاژل به طور ناگهانی در نزدیکی نقطه ژلشدن تغییر میکنند [۴۳, ۴۳]. با بررسی جزئیات خواص رئولوژیکی، تغییرات ویسکوزیته به عنوان تابعی از زمان برای محلول آماده شده در  $\mathcal{P}=P$  و فرکانس Hz ۸۰ در شکل (۹) گزارش شدهاست. مشاهده میشود که ویسکوزیته مختلط محلول در مرحله اولیه افزایش کمی دارد و سپس پس از یک دوره خاص، ویسکوزیته به طور ناگهانی افزایش مییابد. توسط برونیابی ناحیه افزایشی خط روند منحنی ویسکوزیته در برابر منحنی زمان، تقاطع به دست آمده با محور افتی به عنوان نقطه ژلشدن (tgel) تعریف میشود



شکل (۹) تغییرات ویسکوزیته مختلط بر حسب زمان برای محلول حاصل از سنتز اسیدی در PH= ۲ و فرکانس Hz ٥/٠

افزایش غلظت سدیم سیلیکات به صورت نامنظم درآمده و همچنین اندازه ذرات افزایش می ابد. در حقیفت افزایش اتانول و آمونیاک به سدیم سیلیکات رقیق شده منجر به تشکیل ترکیبات میانی 4(OH) می گردد که به دنبال آن توسط فرایند کندانسیون، Si-O-Si تشکیل می شود. در Hq بالا با افزایش آمونیاک، تجمع ذرات اولیه به دلیل افزایش دافعه الکترواستاتیک کاهش می ابد، بنابراین ذرات سیلیس با اندازه کوچکتر تولید می شوند. در مقابل، در Hq پایین تر با افزایش اتانول، دافعه الکترواستاتیک کاهش می ابد و ذرات اولیه به سرعت با اندازه بزرگ تشکیل می شوند. از طرفی، افزایش غلظت سدیم سیلیکات،

88

## نتيجه گيرى

سنتز نانوذرات سیلیکا توسط پیش ماده سدیم سیلیکات تحت شرایط قلیایی و اسیدی توسط دو ماده آمونیاک و سولفوریک اسید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش نسبت اتانول به آمونیاک و کاهش غلظت سدیم سیلیکات، اندازه نانوذرات سیلیکا کاهش مییابد. نتایج مطالعات نشان داد که با تغییر در نسبت آمونیاک و اتانول میتوان نه تنها امکان کنترل اندازه ذرات وجود دارد بلکه میتوان مورفولوژی ذرات را نیز تغییر داد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت اتانول به آمونیاک اندازه ذرات بزرگتر میشود و در مقابل، مورفولوژی ذرات با

فصلنامه علمي - پژوهشي مواد نوين. ١٤٠٠؛ ١١ (٤٣):٦٩-٥٦

افزایش نرخ واکنش هیدرولیز را به دنبال دارد که این پدیده سبب می-شود ذرات سیلانول به وجود آمده ناشی از هیدرولیز بیشتر در کنار هم قرار گیرند و خوشههای اولیه بزرگتری ایجاد نمایند. بنابراین، بزرگتر شدن مکانهای اولیه جوانه زنی سبب می شود تا اندازه ذرات نهایی حاصل از سنتز بزرگتر گردد. در نهایت در شرایط (۱: EtOH/NH و ۲۰/۰ : Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>O) می توان به محلول کلوئیدی پایدار حاوی نانوذرات با اندازه ۶۵ نانومتر دست یافت. آزمون طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تشکیل شبکه سیلیس را تأیید کرد و توسط طیف

## References

1. Qhobosheane, M., Qhobosheane, M., Santra, S., Zhang, P., & Tan, W., Biochemically functionalized silica nanoparticles. Analyst, 2001. 126(8): p. 1274-1278.

2. Rao, K.S., El-Hami, K., Kodaki, T., Matsushige, K., & Makino, K., A novel method for synthesis of silica nanoparticles. Journal of colloid and interface science, 2005. 289(1): p. 125-131.

3. Tadros, T.F., Basic Principles of Formulation Types. Vol. 2. 2018: Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

4. Ilyin, S. O., Arinina, M. P., Malkin, A. Y., & Kulichikhin, V. G., Sol-gel transition and rheological properties of silica nanoparticle dispersions. Colloid Journal, 2016. 78(5): p. 608-615.

5. Singh, L. P., Bhattacharyya, S. K., Kumar, R., Mishra, G., Sharma, U., Singh, G., & Ahalawat, S., Sol-Gel processing of silica nanoparticles and their applications. Advances in colloid and interface science, 2014. 214: p. 17-37.

6. Rahman, I.A. and V. Padavettan, Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: sizedependent properties, surface modification, and applications in silica-polymer nanocomposites—a review. Journal of Nanomaterials, 2012. 2012.

7. Dabbaghian, M., Babalou, A. A., Hadi, P., & Jannatdoust, E., A parametric study of the synthesis of silica nanoparticles via sol-gel سنجی فلورسانس پرتو ایکس خلوص ذرات ۸۷/۳۳٪ اندازه گیری شد. همچنین زمان ژل شدن  $(t_{gel})$  سیلیکاژل حاصل در شرایط اسیدی توسط آزمون روبش زمان در فرکانس ثابت (Hz ۲۰، ۳/۰ و ۰/۱) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روابط بررسی نقطه ژل شدن، مقادیر توان واهلش ( $\Delta$ ) برابر با ۲۲/۰ و بعد فراکتال ( $d_f$ ) برابر با ۲/۳۹ اندازه گیری شدند که نشان میدهند، تعادل غیراستوکیومتری بر سیستم حاضر حاکم است.

precipitation method. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010. 6(2): p. 104-113.

8. Weichold, O., B. Tigges, M. Bertmer, & M. Möller, A comparative study on the dispersion stability of aminofunctionalised silica nanoparticles made from sodium silicate. Journal of colloid and interface science, 2008. 324(1-2): p. 105-109.

9. Zulfiqar, U., T. Subhani, and S.W. Husain, Synthesis of silica nanoparticles from sodium silicate under alkaline conditions. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2016. 77(3): p. 753-758.

۰۱.م. محمدی، ح. خرسند، "سنتز نانوسیلیکا به روش رسوب-گذاری با کاربرد عوامل فعالکننده سطحی"، مجله مواد نوین، ۱۳۹۰ .بهار ۱۳۹۰ . مصاره ۳ ،ص ۷۴–۶۳ ، بهار

11. Musić, S., N. Filipović-Vinceković, and L. Sekovanić, Precipitation of amorphous SiO2 particles and their properties. Brazilian journal of chemical engineering, 2011. 28(1): p. 89-94.

12. Sarawade, P. B., J.K. Kim, A. Hilonga, & H.T. Kim, Production of low-density sodium silicate-based hydrophobic silica aerogel beads by a novel fast gelation process and ambient pressure drying process. Solid State Sciences, 2010. 12(5): p. 911-918.

13. Iler, K.R., The chemistry of silica. Solubility, polymerization, colloid and surface properties and biochemistry of silica, 1979. 14. Jafarzadeh, M., I. Rahman, and C. Sipaut, Synthesis of silica nanoparticles by modified sol–gel process: the effect of mixing modes of the reactants and drying techniques. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2009. 50(3): p. 328-336.

15. Acosta, E.J., S.O. Gonzalez, and E.E. Simanek, Synthesis, characterization, and application of melamine-based dendrimers supported on silica gel. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2005. 43(1): p. 168-177.

16. Milea, C., C. Bogatu, and A. Duta, The influence of parameters in silica sol-gel process. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Engineering Sciences. Series I, 2011. 4(1): p. 59.

17. Baumer, R.E. and M.J. Demkowicz, Glass transition by gelation in a phase separating binary alloy. Physical review letters, 2013. 110(14): p. 145502.

18. Perry, C.C., Silicification: the processes by which organisms capture and mineralize silica. Reviews in mineralogy and geochemistry, 2003. 54(1): p. 291-327.

19. Dörr, D., U. Kuhn, and V. Altstädt, Rheological Study of Gelation and Crosslinking in Chemical Modified Polyamide 12 Using a Multiwave Technique. Polymers, 2020. 12(4): p. 855.

20. Isobe H, Utsumi S, Yamamoto K, Kanoh H, Kaneko K. Micropore to macropore structuredesigned silicas with regulated condensation of silicic acid nanoparticles. Langmuir. 2005 Aug 16;21(17):8042-7.

21. Shi X, Xu S, Lin J, Feng S, Wang J. Synthesis of SiO2-polyacrylic acid hybrid hydrogel with high mechanical properties and salt tolerance using sodium silicate precursor through solgel process. Materials Letters. 2009 Feb 28;63(5):527-9.

22. Okabe A, Fukushima T, Ariga K, Niki M, Aida T. Tetrafluoroborate Salts as SiteSelective Promoters for Sol– Gel Synthesis of Mesoporous Silica. Journal of the American Chemical Society. 2004 Jul 28;126(29):9013-6.

23. Wang, X. D., Shen, Z. X., Sang, T., Cheng, X. B., Li, M. F., Chen, L. Y., & Wang, Z. S., Preparation of spherical silica particles by Stöber process with high concentration of tetra-ethyl-orthosilicate. Journal of colloid and interface science, 2010. 341(1): p. 23-29.

24. Duran, A., Serna, C., Fornes, V., & Navarro, J. F., Structural considerations about SiO2 glasses prepared by sol-gel. Journal of Non-Crystalline Solids, 1986. 82(1-3): p. 69-77.

25. Godoi, R. H. M., Fernandes, L., Jafelicci Jr, M., Marques, R. C., Varanda, L. C., & Davolos, M. R., Investigation of the systems silica and silica containing chromium in alcohol medium. Journal of non-crystalline solids, 1999. 247(1-3): p. 141-145.

26. Rahman, I., Vejayakumaran, P., Sipaut, C. S., Ismail, J., Bakar, M. A., Adnan, R., & Chee, C. K., An optimized sol–gel synthesis of stable primary equivalent silica particles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2007. 294(1-3): p. 102-110.

27. Tognonvi, M.T., Massiot, D., Lecomte, A., Rossignol, S., & Bonnet, J. P., Identification of solvated species present in concentrated and dilute sodium silicate solutions by combined 29Si NMR and SAXS studies. Journal of colloid and interface science, 2010. 352(2): p. 309-315.

28. Zulfiqar, U., T. Subhani, and S.W. Husain, Towards tunable size of silica particles from rice husk. Journal of Non-Crystalline Solids, 2015. 429: p. 61-69.

29. Wang, J., Sugawara-Narutaki, A., Fukao, M., Yokoi, T., Shimojima, A., & Okubo, T., Twophase synthesis of monodisperse silica nanospheres with amines or ammonia catalyst and their controlled self-assembly. ACS applied materials & interfaces, 2011. 3(5): p. 1538-1544.

30. Ponton, A., S. Warlus, and P. Griesmar, Rheological study of the sol–gel transition in silica alkoxides. Journal of colloid and interface science, 2002. 249(1): p. 209-216.

31. Tung, C.Y.M. and P.J. Dynes, Relationship between viscoelastic properties and gelation in thermosetting systems. Journal of Applied Polymer Science, 1982. 27(2): p. 569-574.

32. Winter, H.H., Can the gel point of a cross-linking polymer be detected by the G'–G "crossover? Polymer Engineering & Science, 1987. 27: p. 1698-1702.

33. Du, C. and R.J. Hill, Linear viscoelasticity of weakly cross-linked hydrogels. Journal of Rheology, 2019. 63(1): p. 109-124.

34. Mason, T.G., Estimating the viscoelastic moduli of complex fluids using the generalized Stokes–Einstein equation. Rheologica acta, 2000. 39(4): p. 371-378.

35. Nöbel, S., Hahn, C., Hitzmann, B., & Hinrichs, J., Rheological properties of microgel suspensions: Viscoelastic modelling of microstructural elements from casein micelles to fermented dairy products. International Dairy Journal, 2014. 39(1): p. 157-166.

36. Abdulrazzaq, O.A., Saini, V., Bourdo, S., Dervishi, E., & Biris, A. S., Particulate Science and Technology: An International Journal. Volume, 2010. 31: p. 427-442. 37. Lattuada, M., H. Wu, and M. Morbidelli, A simple model for the structure of fractal aggregates. Journal of Colloid and Interface Science, 2003. 268(1): p. 106-120.

38. Ishida, H. and T. Agag, Handbook of benzoxazine resins. 2011: Elsevier.

39. Nair, B.N., T. Okubo, and S.-i. Nakao, Structure and separation properties of silica membranes. Membrane, 2000. 25(2): p. 73-85.

40. Abedali, A.H., Predicting complex shear modulus using artificial neural networks. Journal of Civil Engineering and Construction Technology, 2015. 6(3): p. 15-26.

41. Park, S.J., M.K. Seo, and J.R. Lee, Relationship between viscoelastic properties and gelation in the epoxy/phenol-novolac blend system with N-benzylpyrazinium salt as a latent thermal catalyst. Journal of applied polymer science, 2001. 79(12): p. 2299-2308.

42. Kim, S.-Y., D.-G. Choi, and S.-M. Yang, Rheological analysis of the gelation behavior of tetraethylorthosilane/vinyltriethoxysilane hybrid solutions. Korean Journal of Chemical Engineering, 2002. 19(1): p. 190-196.

43. Quang, D.V., Kim, J. K., Park, J. K., Park, S. H., Elineema, G., Sarawade, P. B., & Kim, H. T., Effect of the gelation on the properties of precipitated silica powder produced by acidizing sodium silicate solution at the pilot scale. Chemical engineering journal, 2012. 209: p. 531-536.